

Komunikat do Aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu  
Wszystkie roczniki

Limity dopuszczalnych nieobecności aplikanta notarialnego  
na zajęciach praktycznych  
oraz na zajęciach seminaryjnych

Limity dopuszczalnych nieobecności określone są w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2127 ze zm.).

**Aplikanci etatowi**

	Zajęcia seminaryjne	Zajęcia praktyczne u patrona *
Aplikanci I, II i III roku	56 jednostek szkoleniowych	10 dni
Aplikanci IV roku	38 jednostek szkoleniowych	5 dni

**Aplikanci pozaetatowi**

	Zajęcia seminaryjne	Zajęcia praktyczne u patrona *
Aplikanci I, II i III roku	56 jednostek szkoleniowych	4 dni
Aplikanci IV roku	38 jednostek szkoleniowych	2 dni

\*Nieobecności w zajęciach praktycznych z powodu urlopu wypoczynkowego nie są wliczane do limitu.

not. Beata Mizia-Muc, not. Anna Konopnicka-Pęk  
Kierownicy Szkolenia Aplikantów